

産総研出願特許公開情報

研の特許検索システム(IDEA)からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、知的財産部門技術移転室にご相談下さい。

産総研知的財産部門 技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159
mail. aist-tlo (@aist.go.jp を付けてください)

2011年 1月公開分(54件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	特開2011-000224	プラズマ照射装置	独立行政法人産業技術総合研究所
2	特開2011-000548	ガス吸着剤	独立行政法人産業技術総合研究所
3	特開2011-000562	塗装ブース内に配置する塗料ミスト及びVOCガス除去装置	独立行政法人産業技術総合研究所
4	特開2011-000563	塗装ブース内に配置する塗料ミスト及びVOCガス誘導装置	独立行政法人産業技術総合研究所
5	特開2011-000589	可視光応答型3次元微細セル構造光触媒フィルター及びその製造方法並びに浄化装置	独立行政法人産業技術総合研究所
6	特開2011-001237	電子デバイス用防湿フィルム	独立行政法人産業技術総合研究所
7	特開2011-001287	スチレンオキシドの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
8	特開2011-001386	アディポネクチン産生増強剤	独立行政法人産業技術総合研究所
9	特開2011-001539	混合ガスの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
10	特開2011-002345	プラズマ近傍およびプラズマ中でのガス分解率測定装置及び測定方法	独立行政法人産業技術総合研究所
11	特開2011-002514	位相差顕微鏡	独立行政法人産業技術総合研究所
12	特開2011-003831	紫外線露光方法、紫外線露光装置及び電鍍モールドパターンの作製方法	独立行政法人産業技術総合研究所
13	特開2011-004693	精神疾患の診断方法 (Amy 1 a 遺伝子)	独立行政法人産業技術総合研究所
14	特開2011-005222	カプセル化細胞の移植による神経疾患治療	独立行政法人産業技術総合研究所
15	特開2011-005461	CO選択酸化触媒	独立行政法人産業技術総合研究所
16	特開2011-005991	乗用移動体の駆動制御装置及び駆動制御方法、乗用移動体	日産自動車株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
17	特開2011-006317	精製された金属又は半金属の製造方法	住友化学株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
18	特開2011-006338	プロピレンの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
19	特開2011-006484	カーボンナノホーンの分散方法	独立行政法人産業技術総合研究所
20	特開2011-007242	動力伝達機構、車椅子、チェーンブロック装置及び回転駆動ユニット	独立行政法人産業技術総合研究所
21	特開2011-007644	血管内皮炎症を検出するための方法及びキット	独立行政法人産業技術総合研究所
22	特開2011-007708	薄膜状液体の粘度特性測定装置	独立行政法人産業技術総合研究所
23	特開2011-007716	広域温度対応型複素誘電率測定用空洞共振器	独立行政法人産業技術総合研究所
24	特開2011-007766	X線顕微鏡用試料支持部材、試料収容セル、X線顕微鏡、およびX線顕微鏡像の観察方法	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
25	特開2011-008546	予約処理装置、予約処理装置のプログラム及び予約処理システム	独立行政法人産業技術総合研究所
26	特開2011-008998	電子放出体およびX線放射装置	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社ライフ技術研究所
27	特開2011-009144	固体酸化物形電気化学セルの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
28	特開2011-009608	ニッケルアルミニウム多孔集電体およびそれを用いた電極、キャパシタ	住友電気工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
29	特開2011-009609	ニッケルアルミニウム多孔集電体およびそれを用いた電極、キャパシタ	独立行政法人産業技術総合研究所 住友電気工業株式会社
30	特開2011-010170	電子機器及びその不正利用防止方法	パイオニア株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
31	特開2011-010598	鳥類卵管細胞を用いた抗体製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
32	特開2011-011982	1,3-ベンゾオキサチン-4-オン1-オキシド化合物の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
33	特開2011-012451	メタンハイドレート分解方法及び装置	独立行政法人産業技術総合研究所
34	特開2011-012887	極低温冷却装置	独立行政法人産業技術総合研究所
35	特開2011-013124	水素圧力の測定方法及びそのためのセンサ	独立行政法人産業技術総合研究所
36	特開2011-013401	光ビーム走査装置	独立行政法人産業技術総合研究所
37	特開2011-013871	意思伝達装置及び意思伝達方法並びにプログラム	独立行政法人産業技術総合研究所
38	特開2011-014152	異常領域検出装置および異常領域検出方法	独立行政法人産業技術総合研究所
39	特開2011-014897	半導体基板、光電変換デバイス、半導体基板の製造方法、および光電変換デバイスの製造方法	住友化学株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
40	特開2011-014898	センサ、半導体基板、および半導体基板の製造方法	住友化学株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
41	特開2011-014986	電力線を利用した測位衛星受信信号の屋内への伝送システム	独立行政法人産業技術総合研究所
42	特開2011-015148	圧電体薄膜の製造方法および当該製造方法により製造される圧電体薄膜	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社デンソー
43	特開2011-015611	シリカ系メソ多孔体-光学異性相互変換酵素複合体	独立行政法人産業技術総合研究所
44	特開2011-016123	ゼオライト膜、分離膜モジュール及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
45	特開2011-016181	条材のねじりを加えたせん断加工方法	独立行政法人産業技術総合研究所
46	特開2011-016747	ヒドロキシ芳香族誘導体の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
47	特開2011-016748	芳香族化合物の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
48	特開2011-017611	3次元曲面認識方法及びマニピュレーションシステム	独立行政法人産業技術総合研究所
49	特開2011-017863	熱レンズ形成素子およびその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 ヒメジ理化学株式会社 株式会社トリマティス 大日精化工業株式会社
50	WO2009/040939	磁気抵抗効果を用いた負性抵抗素子	キャノンアネルバ株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
51	WO2009/041192	二酸化炭素を原料とするアルコールの製造方法	日立化成工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
52	WO2009/041531	好塩菌によるポリヒドロキシアルカノエート(PHAs)産生方法及び好塩菌	独立行政法人産業技術総合研究所
53	WO2009/041554	センサー、センサーシステム、携帯型センサーシステム、金属イオンの分析方法、実装用基板、鍍金阻害化学種の分析方法、生成化合物の分析方法、及び一価銅化学種の分析方法	日立化成工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
54	WO2009/041612	陰極	独立行政法人産業技術総合研究所